PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-058264

(43)Date of publication of application: 25.02.2000

(51)Int.Cl.

H05B 33/14 C09K 11/00 H05B 33/12

(21)Application number: 10-223221

(22)Date of filing: 06.08.1998

(71)Applicant: DENSO CORP

(72)Inventor: INOUE TAKASHI

KATAYAMA MASAYUKI TANAKA SHOSAKU

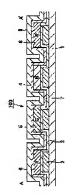
(54) EL ELEMENT AND DISPLAY DEVICE USING IT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multi-color display EL element which can vary the emitted color and accordingly can establish the optimum color light

emission.

SOLUTION: On a glass board 1, a plurality of layers are formed one over another; i.e., a first electrode stripe 2, a first insulating layer 3, light emission layers 4-6 emitting light of different colors, red, green, blue, a second insulating layer 7, and a second electrode stripe 8 perpendicularly intersecting the first electrode 2. The light emission layer stripes 4-6 are formed along the first electrode 2, and their Sr1-xCaxS films are made of the same parent material for light emission, and the center material added to the parent material for light emission consists of Cu+for the blue emissive layer 4, Ce3+ for the green emissive layer 5, and Eu2+ for the red emissive layer 6. The x-value of the Sr1-xCaxS film is made between 0.4 and 0.6, and thereby the optimum display coloring is established.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

.................

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-58264

(P2000-58264A)
(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
H05B	33/14	H 0 5 B 33/14	Z	3 K 0 0 7
C09K	11/00	C 0 9 K 11/00	F	4H001
H05B	33/12	H 0 5 B 33/12	С	

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 9 頁)

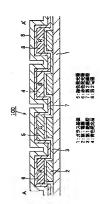
特顧平10-223221	(71)出願人 000004260
	株式会社デンソー
平成10年8月6日(1998.8.6)	愛知県刈谷市昭和町1 丁目1 番地
	(72) 発明者 井上 孝
	爱知県刈谷市昭和町1 丁目1 番地 株式会
	社デンソー内
	(72)発明者 片山 雅之
	爱知果刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
	社デンソー内
	(7%)発明者 田中 省作
	鳥取県鳥取市湖山町南 3 丁目212-4
	(74)代理人 100100022
	弁理士 伊藤 洋二 (外1名)
	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 EL素子及びそれを用いた表示装置

(57)【要約】

【課題】 発光色を変化させることができ、その結果最 適な発光色にすることができる多色表示可能なEL素子 を提供する。

【解決手段】 ガラス基板1上に、順次、ストライブ状 の第1電極2、第1 絶縁層3、赤、緑、青の膜なる発光 色を発光する複数の発光層4~6、第2 絶縁層7、第1 電極2と値交するストライブ状の第2電極もが形成され いる。各発光層4~6は第1電極2に沿ったストライ プ形状をなし、 $Sr_{1:*}$ (Ca_1 S腰を同一の発光即材と して構成されており、この発光母材に添加されている発 サ中心材料は、春色発光層もが Cu^* 、験を分光層5が Ce^{2*} 、赤色発光層6が Eu^{2*} である。 $Sr_{1:*}$ Ca_1 S腰の* 金を発金とかできる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板(1)上に異なる発光色を発光する 複数の発光素子(4~6)を有し、各々の前記発光素子 (4~6)が一対の電極(2、8)間に挟まれてなるE 上素子において、

前記複数の発光素子($4\sim6$)は、 Sr_{1-x} Ca_x Se 同一の発光母材として構成されていることを特徴とする E L素子。

【請求項2】 前記 Sr_{1-x} Ca_x Sにおいて、xの値は $0.1\sim0.9$ の範囲とすることを特徴とする請求項1に記載のE L素子。

【請求項3】 前記複数の発光素子(4~6)は、赤、緑、青を発光する発光素子から構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載のEL素子。

【請求項4】 前記複数の発光素子 (4 \sim 6) は、それぞれ、前記 Sr_{i-x} Ca、Sc充光中心としてCu、Ce、Euを含むものであることを特徴とする請求項3に記載のEL素子。

【請求項5】 前記Cu、Ce、Euは、それぞれCu
、、Ce*、Eu*・の形で削記Sr1, Ca、Sに存在 していることを特徴とする前次項4に記載のEL素子、 【請求項6】 前記複数の発光素子(4~6)は、前記 基板(1)上にストライン状に繰り返して配列されてい ることを特徴とする請求項1ないして配列されてい 記載のEL素子を用いた表示装置。

【請求項7】 前記複数の発光素子(4~6)は、前記 基板(1)上に点在するデルク形状に繰り返して配列さ れていることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか 1つに記載のEL素子を用いた表示装置。

【請求項8】 前記複数の発光素子(4~6)は膜状であり、積層されていることを特徴とする請求項3ないし5のいずれか1つに記載のE L素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば計器類の自 発光型のセグメント表示やマトリックス表示、或いは各 整情報端末機器のディスプレイなどに使用されるEL (エレクトロルミネッセンス)素子及びそれを用いた表

示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、マルチカラー表示やフルカラー表示のE L素子(E Lディスアレイ)は、対の電極で挟まれた複数の異なる発光色を発光する発光業子を、例えば同一基板上に形成した構成であり、各発光素子からの発光中心に応じた発光色に加えて、これらの合成色を得ることができ、マルチカラーやフルカラーの多色表示に対応することができる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、多色表示において表示色は、各発光素子からの発光色によって

一義的に決定されるため、最適な発光色を選択すること が困難であるという問題がある。例えば、合成色として 日を得ようとしても、例えば赤みがかった白色が得ら れるといったことが生じる。

【0004】そこで、本発明は、発光色を変化させることができ、その結果最適な発光色にすることができるE 上素子及びそれを用いた表示装置を提供することを目的 とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、発光素子において発光中心が添加される発光母材の構成を工夫することに着目し、種々の発光母材について遊館検討した結果に基づいてされたものである。即ち、請求可 記載の発明においては、異なる発光色を発光する複数の発光素子(4~6)がSr子(4~6)を有し、各々の発光素子(4~6)がSr上。「Ca、Sを同一の発光母材として構成されていることを特徴としている。

【0006】ここで、Sr., Ca, Sを構成するSr SとCaらは、ともに結晶構造が岩塩型構造であり、格 子定数はそれぞれ0.601 mm、0.558 mmとなっている。これらが混晶を作ると、結晶構造が同じなた めに各々の結晶の存在比率に応じて格子定数が変化する ことになる。この格子定数の変化を調整することで、発 光素子の発光波長を変化させることができる。

【0007】また、複数の発光素子を名々別々の発光無 材で構成した場合には、各発光素子間において異なる発 光畦材の原子が拡散して、個々の発光素子の発光を 化し、色種度が低下してしまうという不具合が起こる が、本発明では、各々の発光素子(4~6)がSr_{1-x} Ca、各と同一の発光母材として構成されているから、 そのような原子拡散は無く、発光素子の発光色変化を防 止できる。

【0008】従って、本発明では、Sr_{1・1} Ca₁ Sに おけるSrとCaとの原子比率を調整することで、該発光時材を用いた異なる発光色を発光する複数の発光素子(4~6)の発光色を変化させることができ、該複数の発光素子(4~6)による依免を表示色として最適なのに設定することができる。また、本発明者等の検討によれば、Sr_{1・1} Ca₁ Sにおいて、上記の視晶による格子定数の変化を良好に発揮させるには、請求項2記載の発明のように、×の幅は0.1~0.9の範囲とすることが著ましい。

【0009】また、請求項う記載の発明によれば、複数の発光業子(4~6)として赤、緑、青を光光する発光 素子を用いること、及び発光素子(4~6)の光光解 をSr_{1-x} Ca_x Sにより構成することが相まって、 赤、緑、青及びこれらを合衆色としたマルチカラーある いはフルカラーの多色表示において、最適な発光色にす ることができる。

【0010】ここで、請求項4記載の発明のように、複

数の発光素子(4~6)は、それぞれ、Sr₁, Ca₂ Sc 発光中心としてCu、Ce、Euを含むものにできる。それによって、Cuにより青発光がなされ、Ceにより縁発光がなされる。そして、Sr₁, Ca₂ SにおけるSrとCaとの原子比率を開整し、格子定数の変化を創整することで、上記各発光中心の発光波長を変化させることができ、赤、緑、青及びこれらを合成色とした多色表示において、最適な発光的にすることができる。という

 $[0\,0\,1\,1]$ また、本発明者等の検討によれば、上記名光光中心、Cu、Ce、Eu ki、それぞれてu、、Ce 3 、Eu 4 の形でSr.,、Ca、Sに存在して、Oc 3 が戻すいい(請求項5)。これは、以下の理由による。即ち、Sr.,、Ca、Se 4 検でするSr S 4 Cc a S 4 c がいて、Sr S 4 Cc a S 4 c がいてある C 4

【0012】これに対して、終発光中心であるCe³は (4f) - (5d) 選移であり、赤発光中心であるEu ³は(4f) - (4f) 6 (5d) 遷移と「 - d 遷移 であるために、格子定数の減少に伴って発光波長は長く なる。この開発を利用することで、上記各イオンの遷移 における発光波長を、赤、緑、青の色純度を向上させる 方向に変化させることができる。

【0013】また、上記複数の発光素子(4~6)の基 板上における配列形態としては、請求項を記載の発明の ようにストライで状としたり、請求項で記載の発明の うにデルタ形状とすることができ、これらの配列形態を 有するEL素子を用いた表示透置を提供できる。また、 請求項多記載の発明によれば、赤、緑、青を発光する発 光素子から構成された膜状の複数の発光素子(4~6) を積層することにより、赤、緑、青を合成色とした最適 な白色光光を行なうEL素子を提供することができる。 (0014)なお、上記した括弧内の符号は、後述する 実施形態記載の具体的手段との対応関係を示す一例であ

[0015]

【発明の実施の形態】 (第1実施形態) 本実施形態は、 基板上に異なる発光色を発光する複数の発光素子を有 し、各々の発光素子が一対の電極間に挟まれてなる多色 表示型の薄膜巨し素子(巨し表示装置) において、複数 の発光素子をストライブ状に繰り返して配列したものと して即明する。

【0016】図1は本実施形態に係るEL素干100の 条子配列を示した平面図、図2は図1のA-A、断面図 である。EL素干100は、透明な絶縁性基板であるガ ラス基板(基版)1上に順次、以下の薄膜を模層するこ とで形成されている。ガラス基板1上には、光学的に透 明な1下0(Indium Tin Oxide)膜か ら成るストライブ状の第1電極(ロウ電極、図1にて破 線図示) 2が形成され、第1電極2及び第1電極2間の ガラス基板1上には、光学的に透明な絶縁膜から成る第 1絶縁層3が形成されている。

【0017】第1絶縁層3の上には、青色(B)、緑色(G) および赤色(R)を発光する複数の発光端(表数の発光端(表数の発光端)を表出する複数の発光端(表すに見つ第1電極2よりも太い線隔にてストライブ状に配列されている。発光層(青色発光層)発光層(方とで、またい。であり、光光間(緑色発光を示すSr_{1-x} Ca_x S:Ce²⁺であり、発光層(赤色光光層)5 は緑色発光を示すSr_{1-x} Ca_x S:Ce²⁺であり、発光層(赤色光光層)6は赤色光光形である。

【0018】を発光層 4~64歳、SrSとCaSとの混晶であるSr_{1・}、Ca、Sを発光母材(保体材料)とする膜を形成し、Cu^{*}を発光中心材料として添加することで青色発光層4が形成され、Ce^{3*}を発光中心材料として添加することで緑色発光層5が形成され、Eu^{3*}を発光中心材料として添加することで赤色発光層6が形成される。

【0019】このとき、発光中心材料のイオン価数は、上述した値にすると発光頻度を最も大きくできる。これら発光層4~6及び各発光層4~6間の第1電極2上には、光学的に透明な絶縁膜から成る第2絶縁層7が形成されている。そして、第2絶縁層7の上には、光学的に透明な能化距的(ZnO)や1TO膜から成るストライナ状の第2電極(カラム電極)8が第1電極2と略直交するように形成されている。

【0020】ここで、第1電極2と第2電極8の名入ト トイアの交点9に、表示部が形成される、つまり、図示 しない判断回路等から両電極2、8の交点9に所定電圧 を印加することにより、一対の電極2、8に挟まれた各 発光層4-6を各色に発光させることができる。そし て、所望の交点(表示部)9において、印加電圧を調整 することにより、発光、非発光を行い、各交点の発光 色(赤、緑、青)の混在により各発光色が合成され、マ ルチカラー表示成いはフルカラー表示が可能となる。

【0021】なお、光の取出しは、ガラス基板1(つま 9第1電極2)側又は第2電極8側のどちらから行なっ てもよいが、ガラス基板1億から光を取り出すときに は、光の利用効率を高めるために、第2電極8を反射率 の高いアルミーウム(A1)を領(Ag)などの全属と してもよい。さらに、第2電極側8から光を取り出す場 合は、間様に第1電極2にアルミニウムや銀を用いても よい。

【0022】次に、かかる構成を有するEL素子100 の製造方法の一例(第10例)について、説明する。先 ず、ガラス基板1上に、ITO膜からなる第1電極2 を、スパッタ法にて成膜する。具体的には、上記ガラス 基板1の温度を一定に保持したまま、スパッタ装置内を 真空に排気する。その後、アルゴン(Ar)と酸素(O 2)の混合ガスを導入し、1kWの高周波電力で成膜を 行いう。その後、エッチング等によりストライア状にパ ターニングする。

【0023】次に、第1電極2上に、絶縁膜としてAT O膜(A120。/ TiO、積層膜) から成る第1 絶縁 層3をALE (原子層エピタキシャル) 法により形成する。具体的には、ガラス基板1の温度を一定に保持し、ALE装置内を真空に排気する。その後、三塊化アルミーウム(A1C1。) 及び水 (H20) の合分スを交互に薄入し、A120。限を形成する。次に、A1C1。の供給を停止し、代わりに四塊化チタン(TiC14)及び水(H20) の名がスを、交互に薄入してTiO。腰を形成する。以上のA120。 限及びTiO2腰のガス供給サイクルを続り返すことにより、A120。/ TiO3種間が表現給サイクルを続り返すことにより、A120。/ TiO3種間が表現を

【0024】次に、上記第1絶縁層3上に、発光層の発 光母材 (母体材料)となるSr_{1-x}Ca_x S膜を有機金 属気相成長 (MOCVD: Metal Organic

Chemical Vapor Deposition)法により形成する。具体的な成膜方法として、ガラス基板1を50℃の一定温度に保持し、成膜室内を0.1気圧程度の減圧発聞気になるように、自動圧力調

節器にて排気量をコントロールする。

 ${\bf IOO}$ 25 ${\bf J}$ カルシウム原料は、塩化物やフッ化物より 昇華温度が格段に低く、温度前例性が優れていることか 6、ビスジビベイルメタン化カルシウム(${\bf CO}_1{\bf H}$ $_{12}{\bf O}_2$) $_2$)を用い、この原料を充填した原料容器を2 25 \pm 1 $^{\rm IO}$ 1 $^{\rm IO}$ 2 $^{\rm IO}$ 2 $^{\rm IO}$ 3 $^{\rm IO}$ 2 $^{\rm IO}$ 3 $^{\rm IO}$ 2 $^{\rm IO}$ 2 $^{\rm IO}$ 2 $^{\rm IO}$ 3 $^{\rm IO}$ 2 $^{\rm IO}$ 2 $^{\rm IO}$ 3 $^{\rm IO}$ 3 $^{\rm IO}$ 3 $^{\rm IO}$ 2 $^{\rm IO}$ 3 $^{\rm IO}$ 3 $^{\rm IO}$ 4 $^{\rm IO}$ 5 $^{\rm IO}$ 6 $^{\rm IO}$ 6 $^{\rm IO}$ 7 $^{\rm IO}$ 9 $^{\rm I$

【0026】ストロンチウム原料は、ビスペンタメチルシクロペンタジニエルストロンチウムTHF付加物(SrCp。・THF2)を用いた。このときどスペンタメチルシクロペンタジニエルストロンチウムTFF付加物の原料気化器内圧力を30~50Torrの間で一定に保持し、また、150で以下の温度で加熱して一定温度に安定したことを確認した後で、水素(月。)ガスをキャリアガスに用いて反び室内に原料を送り込み、薄膜形成速度を開始する。

【0027】硫黄原料は、未素希釈した硫化水素(H₂ S)とする。Sr₁, Ca₁、S版は、前記カルシウム原 料、ストロンチウム原料はよび硫黄原料の成脱室に導入 する量を調整することで化学量論的組成を決定する。な お、本実施形態では、カルシウム原料に、ピスジピバロ イルメタン化カルシウム (Ca (C₁₁H₂,0₂)₂) を 用いたが、この他に、ビスジピバロイルメタン化カルシ ウム・テトラエチレンペンタミン付加物(Ca($C_{11}H_{19}Q_2$) $_2$ ・(C_8 N_6 H_{29}) $_2$)、ビスジビバロイル メタン化カルシウム・トリエチレンテトラミン付加物(Ca ($C_{11}H_{19}Q_2$) $_2$ ・(C_8 N_6 H_{18}) $_2$))等 も、同様に用いることができる。

【0028】さらに、硫黄原料には、硫化水素(H $_2$ S)を用いたが、ジエナル硫黄(S($_2$ H $_6$)、メチルメルカプシン(CH $_3$ SH)、ジターンャリーブチル硫黄((t- $_4$ H $_6$)。S)等も、同様に用いることができる。なお、本例では、MOCVD法で発売できる。なお、本例では、MOCVD法で発売できる。が、所定の化学量論的組成のターゲットを用いたRFスパッタ法や電子ビーム素者法で作製してもよい、このとき、硫黄原子は成膜中に抜けやすいので、硫化水素を成膜中に反び透内に導入することが望ましい。

【0029】次に、発光中心原料については、イオン打ち込みにて発光層の発光時材(供体材料)であるSr 1. Ca、S腰中に添加する。具体的には、まず、青色 発光層4を作製する際に、ガラス基板1上で、図1の青 色発光層1を形成する領域だけレジストを開口して、C u'イオンを打ち込む。打ち込みイオンの量は、発光毎 材Sr1. Ca、S膜に対して0.05~2mo1%に することが軽ましい、打ち込みCu'イオン量が0.0

【0030】レジストを開口する領域は、青色発光層4 の形域領域よりも少し小さくしておくことが好ましい。 このときのシジスト材料は、青色発光層4を形成しない ところにはイオンが導入されないように、阻止能が大き いネガレジストを用いることが好ましい、イオン打ち込 みのエネルギーは、Sri,こ Ca, S限の原名と応じて

Cut イオンの深さ方向への分布ができるだけ均一にな

5mo1%以下や2mo1%以上になると発光輝度が極

端に小さくなる。

るように刺散する。
[0031]イオン打ち込み終了後、レジストを剥離し、緑色発光間ちを形成する領域だけレジストを開口して、Ce3・イオンを打ち込む。打ち込みイオンの量は、発光時材にす。この。3版に対して0.05~0.5 mo1%にすることが好ましい、打ち込みCe3・イオン量が0.05mo1%以下や0.5mo1%以上になると発光質度が極端に小さくなる。さらに、好ましくは、0.05~0.2 mo1%にすればよい。この範囲にすれば、発光色の再現性が向上する。

【0032】次に、同様に赤色発光層名を形成する領域だけレジストを開口で、Eu**を打ち込む、打ち込みイオンの量は、発光母材を下一、Ca、S膜に対して 0.02~2mo1%にすることが好ましい。打ち込みEu**イオン量が0.02mo1%以下や2mo1%以上になると発光輝度が極端に小さくなる。そして、エナング等によりパターニングしてストライン状の複数の発光層4~6を形成する。なお、本第1の例では、肯

色、緑色そして赤色の順で、発光層4~6を形成したが、順序はどのようにしても構わない。

【0033】次に、Sr.,、Ca、S膜中止打ち込んだ Cu*、Ce2*、Eu3*イオンを各々活性化するため に、600℃以上の温度で洗地理を行う。熱処理方法 は、熱処理炉で行ってもよいし、ランプアニール法を用 いてもよいし、レーザーアニール法を用いてもよい、 に、ATO限から成る第2種検問する、第1種練問3と 同様の方法により形成する。その後、酸化亜鉛膜から成 る第2種極8を、第2種練習7上にパターニング形成する。

【0034】こうして、図1及び図2に示したEL素子 100が出来上がる。なお、上記第1の例では、発光層 の発光母材であるSri-、Ca、S膜に発光中心材料を イオン打ち込みで行う場合について述べたが、製造方法 の第2の例として、Sri-、Ca、S膜と発光中心材料 とを交互に成談して熱拡散により均質化を行う方法によ り、発光層を成膜してもよい。

【0035】即ち、本第2の例では、上配第1の例と同 方法により、ガラス基板1上に第1電極2およびATO 限から成ら第1能棒層3を形成した後、第1能棒層3上 に、発光層となる発光時材で1-、Ca、S限と発光中 心材料を所定の比率になるように有機金属気相成長法 (MOCVD)により形成する。ST.1-、Ca、S限 は、上距第1の例と同じように作戦する。

【0036】その後、マスク部村等で位置を選択して、 発光中心材料として、青色発光層4を形成する位置にC uを、緑色光光層5を形成する位置にCeを、赤色発光 層6を形成する位置にEuを、それぞれMOCVD法で 成勝する。その後、Cu、Ce、Euの各無が履言され たSr:-、Ca、S膜を600℃以上の温度(例えば1 000℃)で熱処理を行い、熟地散により均質化を行 う、こうして各形が細さった。

[0037] 次に、上記第1の例と同様にして、第2億 線層7及い第2電優多形成し、EL票子100が出来 上がる。なお、第2の例では、発光銀付おど外発生中心 材料をMOCVD法で作製したが、発光単付おに対する発 光中心材料の流加率が所定の量にすれば、スパック法や 電子ビーム蒸着法を用いてもよい。また、発光中心材料 の添加量は、第1の例で述ぐた量と同じにすればよい。 つまり、どのような方法で発光層を作製するにしろ発光 母村に対して適切な量の発光中心材料が添加されればよい いことになる。

【0038】ところで、本実施形態に係るEL素子10 の構成及びその製造方法について述べてきたが、次 に、発光層の発光母材(母体材料)であるSr₁。Ca 。S膜の化学量論的組成を変化させて、各々の発光素子 4~6の色をどのように最適化するのかを説明する。図 3は、発光母材Sr₁。Ca, S膜の×値を変化させた との各EL発光素子のメインビークの位置の変化を示 した図である。

【0339】図3において、横軸は×値(モル比)を示し、縦軸はメインビークの発光波長を示している。30 は発光中心材料がCu・インである情色光圀4の 発光波長変動を表し、302は発光中心材料がCe^{3・}イ オンである特色発光層5の発光波長変動を表し、303 は発光中心材料がEu^{3・}インである赤色光燈6の発 光波長変動を表している。この図の発光波長域 最高になるように発光中心材料の添加量を衰縮化したと きの値である。

【0040】図3に示す様に、発光母材をSrS膜とすると、Cu*イオンを添加した場合(301)とCe*イオンを添加した場合(302)とでメインビークが同じになり、発光色を大きぐ変えることができない。また、発光母材をCaS膜とすると、Cu*イオンを添加した場合(301)は売りがつた青色となり、Eu*イオンを添加した場合(303)は暗い赤色となり見にくくなってしまう。

【0041】しかし、図3に示す様に、発光母材をSr S膜とCaS膜の混晶にすれば、各々の材料の化学量論 的組成比に性例して発光波長が変動するので、最適な発 光色を選択することができる。化学量論的組成比に比例 して発光波長が変動する理由は、上記解決手段の欄にて 説明した通り、Sr_{1-x} Ca, Sの格子定数の変化によ あわのである。

【0042】このように、発光波長のメインビークは、 Sri, Ca, S膜の化学量論的組成比に応じて直線的 に変動するので、色座標についても、SrS膜およびC aS膜中に各々の発光中心を添加したときの色壁標が分かれば直線的に変動することがわかる。SrS膜とCa S膜に、これらのイオンを添加したときの発光頻度およ び発光のしきい値電圧はほぼ同じであるので、発光色の 変動は各膜の化学量論的組成に比例する。

【0043】このことから冬々の発光層4~6の発光色 CIE(国際照明委員会)色座標に表したのが図4である。401はCu⁴イオンを添加した青色発光層4の色の変化範囲を表した線であり、402はCe³¹イオンを添加した寿色光光順5の色の変化範囲を表した線であり、403はEu²・イオンを添加した赤色光光層6の色の変化範囲を表した線である。なお、図4中のxは、色座標における×座標であり、Sr₁₋₁ Ca₂ S膜のx値ではない。

【0044】図4により、Sr1-1、Ca、S膜のx値を 0.1~0.9の範囲にすれば、青、緑、赤の色が原色 に近づき色純度のよい表示装置としてのEL素子を作製 することができる。さらに、x値を0.4~0.6にす れば色三角形が大きくなり、表示色が多くより好ましい EL素子を件製することができる。ここで、発光層の発 光冊材Sr1-1、Ca、S膜のx値が変動したときに発光 スペクトルがどのように変動するかについて、その具体 例を図5ないし図8に示す。

 $\{0045\}$ 図5は、 Sr_{1-1} Ca_x $S:Cu^t$ 膜のx値を変化させたときのフォトルミネッセンススペクトルを示す、測定は室温で行った。501はx=1である $CaS:Cu^t$ 腰のスペクトルであり、502はx=0. 5である $Sr_{0.5}$ $Ca_{0.5}$ $S:Cu^t$ 腰のスペクトルであり、503はx=0である $SrS:Cu^t$ 腰のスペクトルでカり、503はx=0である $SrS:Cu^t$ 腰のスペクトルでカり、503はx=0である $SrS:Cu^t$ 限のスペクトルであり、503はx=0である $SrS:Cu^t$ 限のスペクトルである。

【0046〕また、図6は、SrS:Cu* 膜を発光層 にしたエレクトロミネッセンススペクトルで、この発光 順は上記日上素子1000 相成に基づいて作製してい る。このときのCIE色座標における色座標は、(x、 y)=(0.18、0.28)であった。また、これら 図5及び図6に示した材料のCu*イオン濃度は、0. 1mo1%とした。

【0047】図5に示す様に、発光スペクトルは発光母 材のx値を変化させることで、 $420\sim480$ nmまで 変化することがわかる。図5はフォトルミネッセンスス ペクトルであるが、SrS: Cu* 膜(図5の503) は、図6に示すエレクトロミネッセンススペクトルとほ ぼ同じになることから、発光母材のx値の変動に対し て、エレクトロミネッセンススペクトルもフォトルミネ ッセンススペクトルと同様の変動があると考えられる。 【0048】また、図7に、上記EL素子100の構成 に基づいて作製した発光層としてのSrS:Ce3+膜 (図中701)及びCaS: Ce3+膜(図中702)の ELスペクトルを各々示す。これらの材料のCe3+イオ ン濃度は0.1mo1%とした。これから、発光母材の x値の変化に伴って発光波長は480~510nmまで 変化することがわかる。また、このとき、色座標は、 $(x, y) = (0.21, 0.39) \sim (0.29,$ 0.52) まで変化する。

【0049】また、図8に、上記EL素子100の構成に基づいて作製した発光層としてのSFS: Eul*版(図中801)、SF0.5 C $a_0.5$ S: Eul*版(図中802)およびC a_S : Eul*版(図中803)のELスペクトルを各々示す。これらの材料のEul*イオン機 反は0. 1mo 1%とした。これから、発光時材の x 値 の変化に伴って、発光波 x はx にっとき、色座標は、x (x (x) = x (x) x (x) = x (x) x (x) = x (x) x (x) x (x) = x (x) x (x)

【0050】これら図5-図8に示したように、発光時 材の化学量論的組成の変動に伴って、発光液長を変化さ せることができ、それにより、EL素子100において 発光欄4-6の表示色を最近化できる。以上述べてきた ように、本実施形態のBL素子100は、異なる発光色 を発光する複数の発光層4-6を有し、各々の発光素子 4~6がSri-x Ca、Sを同一の発光母材として構成 されていることを特徴としている。 $\{0051\}$ そして、共に結晶構造が岩塩型構造である SrSE caSE o混晶である Sr_{1-} Ca 、 Sizhov 、 Sr E CaE o原子比率即ち x 値(モル比) を調整することで、各々の結晶の存在比率に応じて格子定数が 変化させ、この格子定数の変化を調整することで、発光層(発光素子) $4\sim6$ の発光波具を変化させることができる

【0053】また、本実施形態によれば、発光圏4~6 において、青発光中心としてCu*、終発光中心として Ce*・赤発光中心としてEu*・を用いること。及び発 光母材をSr_{1・x} Ca_x Sにより構成することが相まっ て、上記解決手段の欄にて述べたように、赤、様、青の 色純度を由上させることができ、赤、様、青及びこれら 全合成色としたマルチカラーあるいはフルカラーの多色 表示において、最適な発光色にすることができる。

【0054】(第2実施形態)本第2実施形態は、赤、緑、青を発光する発光素子から構成された環状の複数の 死光素子を積層することにより、赤、緑、青を合成色と した最適な白色発光を行なうEL素子を提供するもので ある。図9に本実施形態のEL素子を200別簡単構成を 示す。なお、上記第1実施形態と同一部分には、図9 中、同一符号を付し、説明をも確する。

【0055】 BL素子200は、ガラス基板1上に、第 1電極2およびATO膜(Al, 20g/T10g精理 酸)から成る第1絶縁層3が形成されている。そして、 第1電極2及び第2電極7の交点9には、飛光層(発光 素子)4~6が、ガラス基板1に垂直な方向に積層され ている。つまり、ガラス基板1の垂直方向(図9の上 方)からみた場合、積層された発光層4~6は、マトリ クス球ををす。

【0056】この積層された発光層4~6は、例えば、青色発光層4、緑色発光層5、赤色発光層6の順に積層 されているが、これらの3層は20のような順序で積層しても構わない、発光色を白色に合わせる方法としては、例えば各光光層4~6の膜炉等を変えることで、各外光色の冷像を無数さればれ、そして、積層された発光層4~6度が第1巻線層3の上には、ATO膜から成る第2巻線層7が形成され、その上には、酸化亜鉛(ZnO)膜から成る第2巻線層7が形成され、その上には、酸化亜鉛(ZnO)膜から成る第2巻線層7が形成され、

【0057】かかる構成を有するEL素子200は、上記第1実施形態と目様の製造方法を適用することにより 形成することができる。本実施形態においても、上記第 1実施形態と同様に、上記図3へ図8に示す特性を有す もものとできる。そして、本実施形態では、青色発光層 4、緑色発光層5、赤色発光層6が積層された構成とな っているから、赤、緑、青を合成色とした最適な白色発 光を行なうことができる。

【0058】(他の実施形態)なお、赤発光の発光中心材料としては、Sm等、青発光の発光中心材料としては、Tm等、緑発光の発光中心材料としては、Tb、E、、Dy等、を上記Cu、Ce、Euの他に用いることができる。また、上記図1では、青色、緑色おおび赤色の各発光層4-6を、第1電板2と平行にストライプ状に配列してあるが、第2電板2と平行にストライプ状に配列してもよい、このとき、各発光層4~6の幅は、両電極2、8の線幅よりも太くすればよい。

【0059】また、上配図1では、隣接する各発光層4 ~6は、互いに間隔を開けた形でストライプを形成して いるが、赤(R)、緑(G)、青(B) によってストラ イブが形成されれば、隣接する各発光層が互いに接して いても良いし、更には、連続的につながっていても良い。このように、発光層が接するか、成いは、連続的に つながっていても、各発光層は同一の発光串材であるため、上配属子拡散は起こんさい。

【0060】また、図10に示す様に、青色、緑色および赤色の各発光層 4~6をデルク形状に配列してもよい。この形状にすれば、表示装置を見るときの色の混ざりかたがよくなり、より鮮やかな色を示すようになる。そして、デルタ配列に応じてイオン打ち込み領域やM0

CVD法におけるCu、Ce、Euの各膜の成膜領域を 設定すればよい。

【0061】また、以上述べた他、基板、各電極、各絶 縁層の構成は、適宜設計変更してもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係るEL素子の平面構成を示す説明図である。

【図2】図1のA-A' 断面構成を示す説明図である。 【図3】上記第1実施形態に係る発光層の発光母材組成

と発光波長との関係を示す図である。

【図4】上記第1実施形態に係るEL素子のCIE色座標を示す図である。

【図5】上記第1実施形態に係る青色発光層のフォトル ミネッセンススペクトル図である。

【図6】上記第1実施形態に係る青色発光層のエレクト ロルミネッセンススペクトル図である。

【図7】上記第1実施形態に係る緑色発光層のエレクトロルミネッセンススペクトル図である。

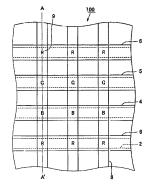
【図8】上記第1実施形態に係る赤色発光層のエレクト ロルミネッセンススペクトル図である。

【図9】本発明の第2実施形態に係るEL素子の断面構成を示す説明図である。

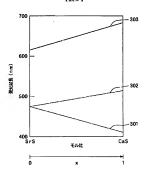
【図10】本発明の他の実施形態を示す説明図である。 【符号の説明】

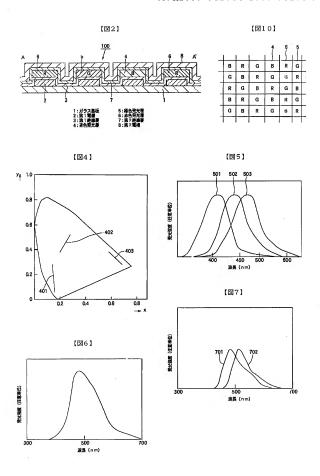
1…ガラス基板、2…第1電極、4…青色発光層、5… 緑色発光層、6…赤色発光層、8…第2電極。

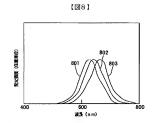
【図1】

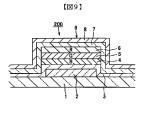


【図3】









フロントページの続き

ドターム(参考) 3K007 AB04 BA06 CA01 CB01 DA04 DA05 DB01 DC01 DC04 EC01 EC02 FA01 4H001 XA16 XA20 XA38 YA29 YA58 YA63